

# 第53回理窓博士会学位新取得者記念講演会プログラム

(ご発表6分、質疑応答2分)

1. 13:10～13:18

市川 英伸 (H11 理工・機) 日立オートモティブシステムズ(株)

「耐気泡性を向上した超音波式渦流量計計測システムの構築」

2. 13:18～13:26

牛山 善太 (S56 理・物) 株式会社タイコ

「ホログラフィックデータストレージにおける

シフト・ペリastroフィック多重法を用いた高密度記録方式に関する研究」

3. 13:26～13:34

宇部 卓司 (H21 基礎工・材) 東京理科大学 基礎工学部 材料工学科

「赤外分光法による水中反応場の解析」

4. 13:34～13:42

木村 良一 (H7 理・応物) 山口東京理科大学 工学部 一般基礎・教養

「生命科学への挑戦」

5. 13:42～13:50

佐々木 仁 (H15 基礎工・生) 中外製薬株式会社 生産工学研究部

「DNA マイクロアレイによるマウス赤白血病細胞の

分化に関連する遺伝子のスクリーニングとその機能解析」

6. 13:50～13:58

鹿村 恵明 (S63 昭和薬科大学 薬・薬) 東京理科大学 薬学部 薬学科

「薬剤師の疑義照会に関する研究」

7. 13:58～14:06

柴山 直之 (H17 理工・工化) 凸版印刷株式会社

「フレキシブル色素増感太陽電池の研究開発」

8. 14:06～14:14

鈴木 俊正 (H18 理2・物) 一般財団法人 ファインセラミックスセンター 材料技術研究所

「溶液内化学反応によるナノ材料合成とその応用」

9. 14:14～14:22

澄川 靖信 (H22 理工・数) 東京理科大学 理工学部 情報科学科

「コード移動に基づくメモリ階層利用最適化」

(裏面に続く)

10. 14:22～14:30

高山 大鑑 (H22 理2・化) 東京理科大学 総合化学研究科 総合化学専攻  
「金属硫化物光電極を用いた可視光照射下における二酸化炭素の還元反応」

11. 14:30～14:38

平塚 傑工 (H11 理・応物) ナノテック株式会社、株式会社トッケン  
「大電力パルススパッタリング法による DLC 成膜技術と光学的検査方法の研究」

12. 14:38～14:46

田中 公美子 (H20 諏訪 シ・電シ) 学校法人 近畿大学 工学部 ロボティクス学科  
「高硬度・高強度非酸化物系複合セラミックスの創製と機械的性質に関する研究」

13. 14:46～14:54

廣戸 孝信 (H22 基礎工・材) 東京大学大学院新領域創成科学研究科  
「正 20 面体希土類スピנקラスタ固体の磁気秩序」

14. 14:54～15:02

横山 和夫 (S35 日本大学 商) 東京理科大学 工学部第二部 経営工学科、公認会計士  
「引当金会計制度論と私」

以上

<<講演者以外の参加新取得者>>

氏名	学部卒業年・学部・学科	現職
1. 石井 みき	(H22 理・物)	(株)ワールドインテック
2. 岩品 克哉	(H22 理・応化)	三井金属鉱業株式会社
3. 高橋 智博	(H22 千葉工業大学 工・電情)	東京理科大学 工学部 経営工学科
4. 田村 篤史	(H5 理工・数)	栄光学園中学校・高等学校、電気通信大学 (非常勤)
5. 手塚 広明	(S63 理工・土)	
6. 中村 圭佑	(H15 法政大学 法・法律)	産業技術総合研究所 周波数計測研究グループ
7. 中村 友美	(H21 基礎工・生)	順天堂大学 医学部
8. 廣津留 秀樹	(S62 理・物)	電気化学工業株式会社
9. 松山 拓矢	(H22 基礎工・材)	医療機器メーカー
10. 横濱 直樹	(H5 理2・化)	一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会